

## フォーラム 「化学系ポスドクへの期待」のプログラム(案)

1. 基調講演 「21世紀を支える化学技術と若手研究者」  
講師：西出宏之(早稲田大学 理工学術院 教授、 社団法人高分子学会 会長)
2. パネルディスカッション  
「化学系ポスドクとイノベーション人材」  
コーディネーター：丸山正明(株式会社日経BP 編集委員)  
パネラー 高比良幸蔵(文部科学省 人材政策企画官)  
府川伊三郎(社団法人日本経済団体連合会、社団法人日本化学会、旭化成顧問)  
出口尚安(富士フイルム株式会社 人材開発センター 社長)  
朝日透(早稲田大学 理工学術院 教授)  
原正彦(理化学研究所、フロンティア研究システム)
3. 産業界への研究事例紹介  
化学系学協会、理研、産総研、早大等から推薦された若手研究者が、実用化が期待される研究成果(10数件)についてプレゼンを行います。
4. ポスターセッション&懇親会:(17:30-19:00)  
若手手研究者のプレゼンに引き続き、ポスターセッション会場にて、若手研究者と企業関係者が意見交換し交流します。

## フォーラム 「化学系ポスドクへの期待」(案)

・・・ 21世紀を担うイノベーション人材・・・

開催趣旨：博士号を取得した若手化学者（化学系ポスドク）が産業界で活躍できる環境整備の一環としてフォーラム「化学系ポスドクへの期待」を、産業界、学協会、大学・研究機関が連携して開催します。具体的には 化学技術と若手化学者に関わる基調講演、 文科省、産業界、学協会、大学・研究機関の代表者によるパネル討論、および 化学系ポスドク代表者による研究成果発表と産業界での活用に関わる意見交換を行い、化学技術および人材育成に関わる、より実質的な産学官連携を目指します。こうした産業界、学協会、大学・研究機関の交流の機会をとおして、化学系ポスドクが産業界で活躍する道を拓きます。

日時：2007年9月11日(火)、14時30分～17時30分

ポスターセッション&懇親会（17:30-19:00）

場所：早稲田大学大久保キャンパス 55号館 1階 大会議室

ポスターセッション&懇親会は55号館 1階 第一会議室

共催：(社)日本化学会、(社)高分子学会、(社)化学工学会、(社)日本経済団体連合会、  
(財)化学技術戦略推進機構、(独)産業技術総合研究所、(独)理化学研究所、早稲田大学

参加費：無料

参加登録：事前登録制（下記サイトから、または電話でお申込みください）

<http://www.postdoc-waseda.com/>

TEL: 03-5155-4661（早稲田大学ポスドク・キャリアセンター）

プログラム：別紙参照